

SAPHIR 360是一款用于 $\varnothing$  200 - 300 mm的工作盘径的双盘研磨抛光机。超强、步进控制的驱动可实现最强的压力。清晰分布和精心设计的菜单使用户操作更加友好。抗冲击塑料内罩、采用粉末涂层的铝制外罩以及设备的高标准技术赋予了其安静、平稳运行的特点。



SAPHIR 360



#### 可变转速

研磨抛光机上的显示屏通过数字形式显示转速。转速可分为50, 150, 300和450 rpm。在工作循环周期中, 转速也可以改变。

#### 水

自动开关控制集成盘可以在工作中冷却研磨盘和清洁废料。冲洗龙头配有软管扩展并可以拉出。通过在左右旋转龙头可以在工作盘上水流的最佳分配。



基本模块

**SAPHIR 360**

订货号: M5600120

- » 双盘研磨抛光机
- » 研磨盘可分开控制
- » 铝制机架, 粉末涂层
- » 耐冲击塑料内罩
- » 可变转速
- » LED 显示
- » 自动水电磁阀控制
- » 带有清洁和冷却功能的集成盘
- » 自动水阀
- » 包括溅油环和外上盖

设备

## 电源 (可选)

选项 1

230 V/50 Hz (1/N/PE)

订货号: A5600037

选项 2

110 V/60 Hz (1/N/PE)

订货号: A5600038

## 附件

## 废料沉淀槽

- » 双格式，粉末涂层，45 L
- » 溢流装置和滤网
- 适用于系统实验室  
(可插入系统实验室橱柜)
- 订货号: A5800029



移动式  
订货号: A5800051



## 系统实验室橱柜

- 订货号: M5800042
- » 系统实验室装配
- » 宽x高x深 880x800x800 mm

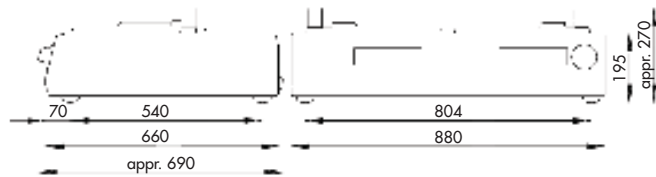


## 连接套件

- 订货号: Z5600008
- » 1 根排水管 $\varnothing$  40 mm; 长1.5 m
- » 1 压力管R 1/2"; 长2 m



## 技术参数



磨抛盘直径	Ø 200 - 300 mm	
主载	4.6 kVA	
电源	1	230 V/50 Hz (1/N/PE)
	2	110 V/60 Hz (1/N/PE)
转速	50 - 450 rpm	
宽x高x深	大约 880 x 195 x 660 mm	
重量	57 kg	